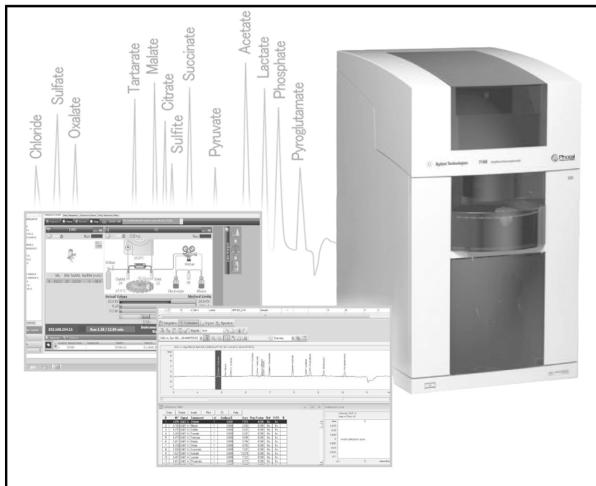


Application Data

無電解めっき液中の無機陰イオン、有機酸の一斉分析



希釈のみの前処理で添加剤を1分で一斉分析

無電解めっきは、材質や形状にかかわらずめっきを行うことがで
きるため、複雑な形状の部品やプリント配線板などに現在広く用い
られています。無電解めっき液には還元剤として次亜リン酸、pH緩
衝剤や金属の沈殿を防止する錯化剤として有機酸が添加されて
います。これらの添加剤の濃度変化は、めっきの反応時間、め
っき膜の組成および形状に影響を及ぼすため、濃度を管理する必
要があります。

これまでめっき液中の添加剤は、イオンクロマトグラフィーを用
いて測定されていましたが、カラムの耐久性、分離など多くの点で
問題がありました。

キャピラリー電気泳動は、高速、高分離の分析手法であり、また
中空のキャピラリー内で分離を行うため、めっき液等の夾
雑物の多い試料でも、希釈するだけで分析することができます。

Fig. 1 に無電解めっき液によく添加されている無機陰イオン、リ
ン酸化合物、有機酸の標準液をキャピラリー電気泳動を用いて
測定した例を示しました。Fig. 2 に無電解ニッケルめっき液を測
定した例、Fig. 3 に繰り返し再現性の結果を示しました。繰り返し
再現性は移動時間が 0.1%、ピーク面積は濃度の低い酢酸以外
は 0.7% から 1.5% 以内と良好でした。

■陰イオン標準液の分析例

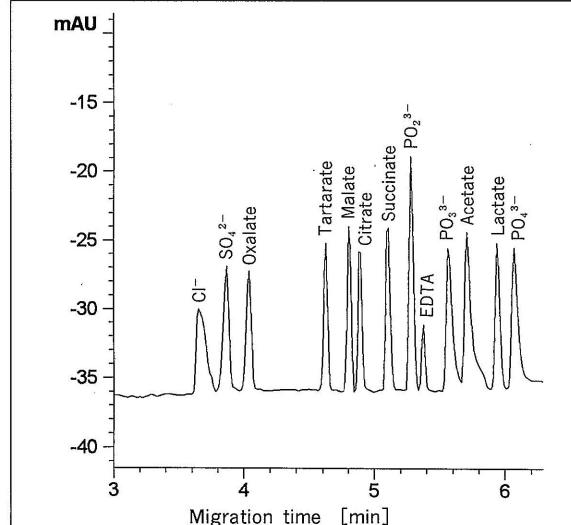


Fig.1 Electropherogram of a standard mixture of inorganic and organic anions.

No.	成分名	濃度(ppm)	時間(分)
1	Cl ⁻	25	3.65
2	SO ₄ ²⁻	25	3.85
3	Oxalate	25	4.04
4	Tartarate	25	4.62
5	Malate	25	4.80
6	Citrate	25	4.89
7	Succinate	25	5.10
8	PO ₂ ³⁻	25	5.28
9	EDTA	25	5.37
10	PO ₃ ³⁻	25	5.56
11	Acetate	25	5.72
12	Lactate	25	5.94
13	PO ₄ ³⁻	25	6.07

大塚電子株式会社

<http://www.photal.co.jp/>

■ 大阪本社 〒573-1132 大阪府枚方市招提田近3丁目26-3
TEL : (072)855-8554 FAX : (072)855-9100

■ 東京支店 〒192-0082 東京都八王子市東町1-6 橋完LKビル2F
TEL : (0426)44-4951 FAX : (0426)44-4961

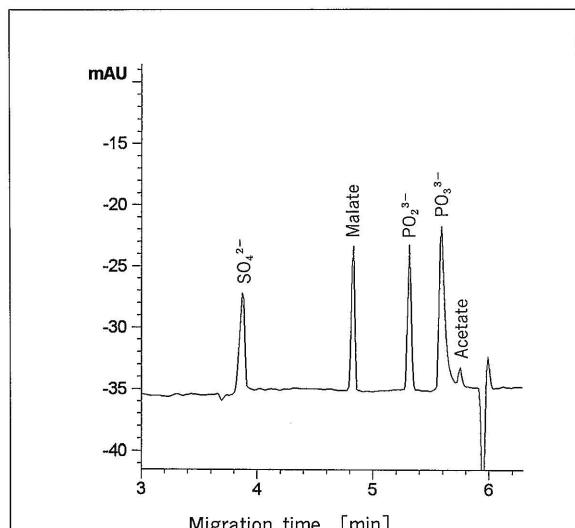
測定方法

測定した無機イオン類や有機酸は強いUV吸収を持たないため、キャピラリー電気泳動では一般に間接吸光度法を用いて測定します。ここでは、HP社の有機酸分析キット(部品番号5063-6510)を用いて測定しました。

Table 1 Conditions

Instrument	: G1600A
Capillary column	: Fused Silica 75 μ m × 1 = 72cm (Hewlett-Packard)
Buffer	: HP Organic acid buffer 5 mM PDC, 0.5mM CTAB, pH 5.6
Preconditioning	: 4 min at run buffer
Injection	: Pressure, 2.0 sec at 50 mbar
Voltage	: Negative, 25 kV
Capillary Temperature	: 20°C
Detector	: Diode array
Signals	: 350 nm
Bandwidth	: 20 nm
Reference	: 200 nm
Bandwidth	: 10 nm

■無電解ニッケルめっき液の測定例



無電解ニッケルめっき液を純水で1000倍希釈し、それを測定しました。原液中の硫酸、リンゴ酸、次亜リン酸、亜リン酸、酢酸の濃度は、それぞれ22、24、16、33、2.4 g/lでした。

Fig. 2 Electropherogram of anions in a nickel-plating bath.

■無電解ニッケルめっき液の繰り返し再現性(n = 5)

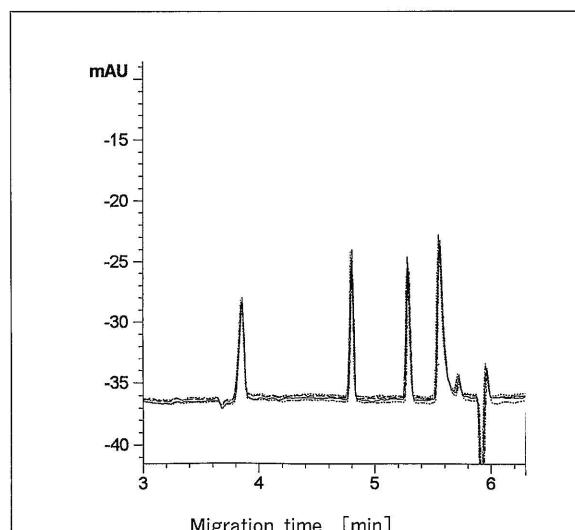


Fig. 3 Reproducibility of anions in a nickel-plating bath.

Table 2 Reproducibility of anions in a nickel-plating bath.

Compound name	MT(RSD%)	Area(RSD%)
SO ₄ ²⁻	0.1	0.7
Malate	0.1	1.0
PO ₄ ³⁻	0.1	1.5
PO ₃ ³⁻	0.1	0.9
Acetate	0.1	3.3